



作品番号：41900020

作品タイトル：正福寺

作家：佐藤英世

キャプション：

コレクション：OPO

ソース：

撮影地：東京都東村山市

撮影年月日：

学術名：

クレジット表記：(c)Sun Point / Artefactory

モデルリリース：なし

プロパティリリース：なし

ピクセル数：4256px × 2848px

印刷サイズ：30.9cm × 20.7cm

データサイズ：4.8MByte

ファイル形式：JPEG